PAT-NO:

JP358031669A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 58031669 A

TITLE:

SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

PUBN-DATE:

February 24, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MIYATA, YUTAKA CHIKAMURA, TAKAO FUJIWARA, SHINJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY N/A

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

APPL-NO: JP56129373

APPL-DATE: August 20, 1981

INT-CL (IPC): H04N005/30, H01L027/14

US-CL-CURRENT: 257/222

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent a flicker phenomenon from being produced, by preventing a reset potential of a photoconductor from changing at each pickture element corresponding to two adjacent fields.

CONSTITUTION: A reset potential of a photoconductive film of a solid-state image pickup device can be corrected by independently controlling at each field, a signal read voltage, a high or low level voltage of a pulse applied to transparent electrode, or a duty ratio of a vertical

transfer pulse. In case of a CCD camera, a transparent electrode 20 provided at each picture element is independently formed and the height of a pulse voltage applied to the elelctrode 20 is adjusted. When a reset voltage at each field is made equal, since the photo current due to the irradiation of the same light can be made equal at each picture element, no flicker phenomenon can be caused.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—31669

Int. Cl.³
H 04 N 5/30
H 01 L 27/14

識別記号

庁内整理番号 6940-5C 6819-5F ❸公開 昭和58年(1983)2月24日

発明の数・1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

❷固体撮像装置

创特

願 昭56-129373

②出 願 昭56(1981)8月20日

@発明者宮田豊

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

@発 明 者 近村降夫

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑩発 明 者 藤原慎司

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 星野恒司

明 細 書

1. 発明の名称

· 固体操像装置

2. 特許/請求の範囲

- (1) 信号走査回路と複数個のダイオードを形成した半導体基板と、上記ダイオードと電気的に接続するように、上記半導体基板上に形成した光導電膜と、上記光導電膜上に形成した透明電極とから成る固体機像装置にかいて、上記光導電体の設定電位を、全ての絵葉で同一としたことを特徴とする固体機像装置。
- (2) 骸信号走査回路が CCD もしくは BBD によって構成されていることを特徴とする特許請求の範囲の第(1) 項に配載の固体機像装置。
- (3) 肢信号走査回路における垂直信号走査部の 駆動パルスを調整することにより、光導電体の設 定電位を全ての絵葉において同一としたことを特 敬とする特許請求の範囲の第(1)項もしくは第(2)項 に記載された固体機像装置。
 - (4) 該駆動パルスは、そのデューティ比が調整

されていることを特徴とする特許請求の範囲の第(3)項に記載された固体操働装置。

- (5) リセットパルスの高さを絵案毎に調整して 光導電体の設定電位を全ての絵案に亘って同一と したことを特徴とする特許請求の範囲の第(1)項も しくは第(2)項に記載された固体撮像装置。
- (6) 該透明電極に印加する電圧を絵素毎に調整して光導電体の設定電位を全ての絵景に亘って同一としたことを特徴とする特許請求の範囲の第(1)項もしくは第(2)項に記載された固体操像装置。 3.発明の詳細な説明

本発明は、固体操像装置の改良に関するものであり、より詳細に言うならば光導電膜のリセット、電位差を補正してフリッカ現像の全く生じない固体操像装置に関するものである。

家庭 VTR 用カメラ、あるいは工業用カメラとして固体操像装置が在目されているがなかでも光導電膜を受光部とし、Si 走査デバイスで信号処理を行なり光導電膜積層型固体操像装置は、高感度でスミアリングが少ないことから、特に小型カメラ

用として注目されている。

Si 走査デバイスとしては、 MOS スイッチング素子をマトリクス状に配置し、 PN 接合で形成したメイオード部より、シフトレジスターで信号読み出しを行なり MOS 型、および、 PN 接合で形成したダイオード部から MOS 型 FET により CCD あるいは BBD 等の電荷転送素子へ信号を読み出した後、出力段へ転送する電荷転送型が主流となっている。本発明は、 特に上記電荷転送型に関するものであり、次にその一般的な動作を説明する。

第1図は走査デバイスに CCD が用いられている 光導電膜積層型固体操像装置の1セルを複数図形形した場合の平面図であり、第2図は、第1図に示された固体操像装置の駆動パルスを、す図の印をある。時間は、になりに登録かるカパルを移しており、光導電膜は、ある値まで充電電圧をリセットを呼び、上記充電電圧をリセット電

本発明の目的は、このような問題を解決するため、光導電体のリセット電位が、相隣る二つのフィルドに対応する絵景毎に変化するのを防止して、フリッカ現象の発生を防止した固体機像装置を提供することである。

次に、本発明の光導電膜積層型の固体機像装置 の構成を実施例に基づいて説明する。第4回は、

以上のような、電荷転送型の光導電膜積層型固体操像装置においては、フィールド毎の光導電膜のリセット電位の誤差が不可避であり、フリッカ現像の大小の差とそあれ皆無にすることが従来ではできなかった。

上配のフィールドどとのリセット電位差は、主

とのように構成された固体機像装置における光導電膜のリセット電圧 VN は、

7 : 埋め込みチャンネル MOS 型 FET のチャネル 部最大電位の、ケート電圧に対する変化率 Vcm: 個号読み込み電圧

特別昭58- 31669 (3)

V_p : 埋め込みチャンネル MOS 型 FET のピンチ オフ電圧

Ct : 光導電膜容量 Cn とダイオード容量 Csと寄生容量 Cp との和

 α : $(C_8 + C_p)/C_t$

B : Cx/Ct

Vtr: 垂直 転送電圧

φ:垂直転送パルスのデューティ比

V_{1H} : 透明電框印加パルスのハイレベル電圧

V₁₁ : 透明電極印加パルスのローレベル電圧である。

そして、製造プロセス上、フィールド毎のパラつきが生じやすいのは「および Vp の値であるから、信号読み込み電圧 VcB、透明電極印加パルスのハイレベル電圧 V1B、もしくはローレベル電圧 V1L または垂直転送パルスのデューティ比タのいずれか1つのファクタをフィールド毎に独立してて調整できるようにしておけば、相隣るフィールド間における光導電膜印加電圧の差を補正でき、したがってフリッカ現象を皆無とすることができる。

4. 図面の簡単な説明

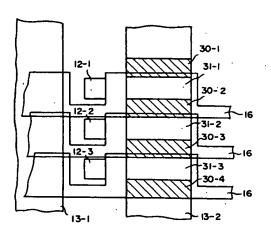
第1図は、Si走査デバイスがCCDで形成された 光導電膜積層型固体操像装置の複数単位を示す平 面図、第2図は、第1図に示された光導電膜積層 型固体操像装置を駆動するためのパルス液形図、 第3図は、一般的な光導電膜の光電流対印加電圧 特性を示す図第4図は、光導電膜積層型固体操像 装置の1セル分の構造を示す断面図、第5図は、 本発明の一実施例を示す平面図である。

1 1 ··· P 型半導体基板、 1 2 ··· ダイオード、 1 2 ··· 1 2 ·· 3 ··· 埋め込みチャネル CCD、 1 3 ·· 1 ~ 1 3 ·· 2 ··· CCD 転送段、 1 4 ··· 埋め込みチャネル MOS 型 FET のチャネル MOS 型 FET のチャネル が、 1 5 ··· ゲート酸化族、 1 6 ··· ゲート電極、 1 7 ··· りん硅酸ガラス、 1 8 ··· 電極、 1 9 ··· 光導電膜、 2 0 , 2 0′··· 透明電極、 3 0 ·· 1 ~ 3 0 ·· 4 ··· 電位阻止領域、 3 1 ·· 1 ~ 3 1 ·· 4 ··· 蓄積領域。

特許出願人 松下電器産業株式会社 代理人 星 野 恒 東野 第5図は、との相隣るフィールド間における光 導電膜印加電圧差を補正するため、本発明の一実 施例を示す平面図であって、透明電極印加パルス のハイレベル電圧 VH およびローレベル電圧 V112を 絵素ごとに変化させる場合のもので、2 つのフィ ールドに対応する透明電極 2 0 および 2 0'をそれ ぞれ互いに独立に形成し、各透明電極 2 0 , 2 0' に印加するパルス電圧の高さを調節する回路を付 加すればよい。

なお、上述の実施例においては、信号読み込み 用 MOS 型 FET が埋め込みチャネルで、垂直転送段 か埋め込み CCD の場合に例を採って説明したが、 上記構成に限られるものではなく、信号読込み MOS 型 FET がエンハンスメント型でもよいし、ま た垂直転送に、電荷転送案子が使用されているも のなら、いずれの場合も適用することができる。 また、本実施例では信号読み込みと電荷転送を同 ーのケート電極で行なったが、それぞれ独立であ ってもかまわない。

第 1 図



第 3 図

